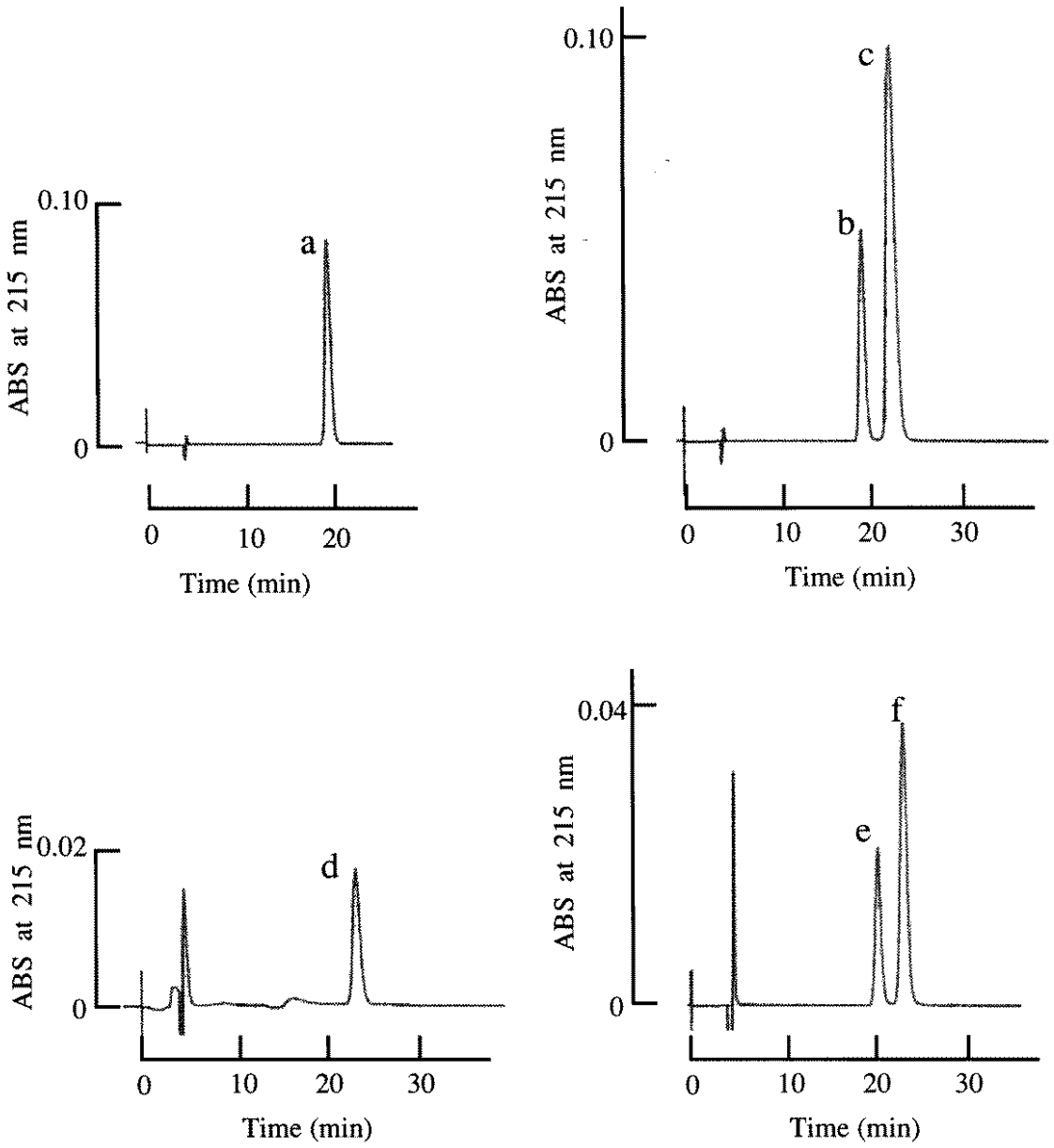
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成19年4月12日(2007.4.12)

【公開番号】特開2000-344795(P2000-344795A)
【公開日】平成12年12月12日(2000.12.12)
【出願番号】特願平11-157700
【国際特許分類】
Ｃ０７Ｋ　5/103　(2006.01)
Ａ０１Ｎ　37/18　(2006.01)
Ａ０１Ｎ　63/02　(2006.01)
Ａ６１Ｐ　9/00　(2006.01)
Ａ６１Ｐ　25/02　(2006.01)
Ｃ０７Ｋ　7/06　(2006.01)
Ａ６１Ｋ　38/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０７Ｋ　5/103　ＺＮＡ
Ａ０１Ｎ　37/18　Ｚ
Ａ０１Ｎ　63/02　Ｚ
Ａ６１Ｐ　9/00
Ａ６１Ｐ　25/02
Ｃ０７Ｋ　7/06
Ａ６１Ｋ　37/02

【手続補正書】
【提出日】平成18年5月19日(2006.5.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
なお、化合物（１）および（２）の合成には、Ｆｍｏｃ－Ａｓｐ（ＯｔＢｕ）－Ａｌｋｏレジン（渡辺化学工業社製）を担体とし、Ｆｍｏｃ－Ｇｌｙ、Ｆｍｏｃ－ＰｈｅおよびＦｍｏｃ－Ｄ－Ｐｈｅを用いた。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
また、化合物（３）および（４）の合成には、Ｆｍｏｃ－Ａｓｐ（ＯｔＢｕ）－Ａｌｋｏレジン（渡辺化学工業社製）を担体とし、Ｆｍｏｃ－Ｇｌｙ、Ｆｍｏｃ－Ｓｅｒ（ｔＢｕ）、Ｆｍｏｃ－Ｔｒｐ（Ｂｏｃ）およびＦｍｏｃ－Ｄ－Ｓｅｒ（ｔＢｕ）を用いた。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】



a：化合物３　b：合成物GSWD　c: 合成物GS$_D$WD

d：化合物４　e：合成物G$_D$S$_D$WD　f：合成物G$_D$SWD